

網膜電図の新電位(暗所閾値電位, STR)の発生機構の基礎的研究およびその臨床応用

著者	若林 謙二
著者別表示	Wakabayashi Kenji
雑誌名	平成1(1989)年度 科学研究費補助金 奨励研究(A) 研究課題概要
巻	1989
ページ	1p.
発行年	2016-04-21
URL	http://doi.org/10.24517/00067262



網膜電図の新電位(暗所閾値電位,STR)の発生機構の基礎的研究およびその臨床応用

Research Project

All ▼

Project/Area Number

01771400

Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

Allocation Type

Single-year Grants

Research Field

Ophthalmology

Research Institution

Kanazawa University

Principal Investigator

若林 謙二 金沢大学, 医学部, 講師

Project Period (FY)

1989

Project Status

Completed (Fiscal Year 1989)

Budget Amount *help

¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)

Fiscal Year 1989: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)

URL: <https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-01771400/>

Published: 1989-03-31 Modified: 2016-04-21